

(独) 日本学術振興会  
薄膜第 131 委員会  
第 290 回委員会議事録

1. 日 時： 2019 年 12 月 17 日 (火) 12:40-13:00
2. 場 所： 東北大学 青葉山新キャンパス 環境科学研究科 総合研究棟 大講義室 (204)
3. 出席者： 近藤高志 (東京大学), 田畑仁 (東京大学), 北川雅俊 (大阪大学), 大見俊一郎 (東京工業大学), 尾浦憲治郎 (大阪大学), 吉田貞史 (産業技術総合研究所), 安田幸夫 (名古屋大学), 白木靖寛 (東京大学), 福井孝志 (北海道大学), 吉川明彦 (千葉大学), 八瀬清志 (産業技術総合研究所), 宮崎照宣 (東北大学), 権田俊一 (大阪大学), 徳田崇 (東京工業大学), 斉藤伸 (東北大学), 久保田均 (産業技術総合研究所), 武山真弓 (北見工業大学), 潮 嘉次郎 (㈱ニコン), 杉山弘樹 (日本電信電話㈱), 藤井映志 (パナソニック㈱), 三浦博 (㈱リコー), 関淳志 (AGC㈱), 岡俊行 (㈱東芝), 高見英生 (JX 金属㈱), 齋藤友大 (㈱アルバック), 殿原浩二 (富士フイルム㈱), 東雲秀司 (㈱東京エレクトロテクノロジーソリューションズ), 田中貴士 (㈱昭和電工), 木本賢治 (シャープ㈱), 井上和裕 (㈱村田製作所)

4. 配布資料

- (1) 第 289 回委員会議事録 (案)
- (2) 期間満了時の手続きについて (事前通知)

5. 議 事：

◎前回議事録の承認 (配布資料(1))

大見委員より前回議事録の説明がなされ、承認された。

◎報告事項

近藤委員長より、下記委員の異動が報告された。高見委員から挨拶があった。

入会：JX 金属 高見英生 (就任)

◎審議事項

1. 2020 年 2 月研究会

大見委員より、2020 年 2 月研究会の準備状況が説明され、承認された。

- 研究会テーマ「二次元層状物質の創製、評価、デバイス応用」(WG4、141/154 委員会共催)

日程：2 月 17 日 (月)

企画委員会：10:30-12:00

会場：名古屋大学東山キャンパス IB 電子情報館 1 階 015 講義室

委員会：12:00-13:00 (昼食無し)

研究会：13:00-18:00

会場：名古屋大学東山キャンパス IB 電子情報館 2 階大講義室

意見交換会：18:00-

2. 2020 年 4 月研究会

徳田委員より、2020 年 4 月研究会の準備状況が説明された。

- 研究会テーマ「バイオ・医療センシングのための薄膜&ナノ技術」(新委員会、174 委員会共催)

日程：4月20日（月）  
会場：京都テルサ  
企画委員会：10：30－12：30  
委員会：12：30－13：00  
研究会：13：00－17：00  
意見交換会：18：00－

3. 期間満了時の手続きについて（配布資料(2)）  
近藤委員長より、2020年3月の期間満了時における手続きに関する通知内容について説明があった。現在検討中で、1月に手続き案の通知があることが報告された。
4. 今後の活動について  
近藤委員長より、田畑副委員長を中心に131/154委員会合同で、新委員会の申請書を提出したことが報告された。1月末に採択結果が分かるため、2月4日（火）に臨時拡大企画委員会を開催し、採択結果を踏まえた今後の活動に関する議論を行うこととした。申請書を委員あてに配信することとした。
5. その他  
大見委員より、今回から利用を開始した産学Webシステムによる出欠登録に関する説明があった。

以上